

# 公告本

381057

申請日期	87 年 7 月 29 日
案 號	87112494
類 別	B42 D 15/10

A4  
C4

(以上各欄由本局填註)

381057

## 發 明 專 利 說 明 書

一、發明 名稱	中 文	半導體裝置
	英 文	
二、發明人 創作	姓 名	(1) 宇佐美光雄
	國 籍	(1) 日本
	住、居所	(1) 日本國東京都立川市高松町三-二-三矢嶋大廈一〇二號
三、申請人	姓 名 (名稱)	(1) 日立製作所股份有限公司 株式会社日立製作所
	國 籍	(1) 日本
	住、居所 (事務所)	(1) 日本國東京都千代田區神田駿河台四丁目六番地
	代 表 人 姓 名	(1) 金井務

裝

訂

線

(由本局填寫)

承辦人代碼：
大 類：
IPC分類：

A6  
B6

本案已向：

國(地區) 申請專利, 申請日期: 案號:

日本	1998年 3月 26日	10-078212
日本	1997年 8月 7日	9-212881

有 無主張優先權

有主張優先權  
有主張優先權

有關微生物已寄存於：

，寄存日期：

，寄存號碼：

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁各欄)

裝

訂

線

經濟部中央標準局員工消費合作社印製

## 五、發明說明(1)

### (技術領域)

本發明有關於防止偽造或變造之半導體裝置，特別是有關於 I C 卡。

### (背景技術)

關於以往之 I C 卡之偽造・變造技術揭示於「Proceedings of the 2<sup>nd</sup> Workshop on Electronic Commerce, Oakland California, Nov. 18-20, 1996」之文獻上。

揭示於上述文獻之防止偽造技術乃在 I C 卡之晶片內記憶有可限定其處理之所謂擔任鑰匙之職務之「鍵碼」(Key Code)。

此鍵碼乃做為接受服務(例如公用電話、通訊、遊戲等)之應付費之使用者之 I D 來使用。例如對應於信用卡之號碼者。各服務系統乃從使用者所持有 I D 之金融機構隨應於該服務的領去服務費等。再者，此鍵碼亦可使用做使用者之信用之校對。

此鍵碼雖然收容於存儲區域之內，惟由第三者所窺閱時即同類之卡將被偽造・變造。

又 I C 卡有與讀取・寫入器接觸而實施資料之交換等之接觸型，及藉由無線技術來交換資料之非接觸型，兩者均於 I C 卡之中具有存儲區域以及對該存儲區域實施資料交換之輸出・輸入區域。在此輸出、輸入區域上設有處理器電路。由而可實施複雜的密碼處理。

接收容於該存儲區域之鍵碼乃具有將 I C 卡、電氣的

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

第

訂

## 五、發明說明(2)

、物理的或化學的予以分析之後被讀取之危險性。鍵碼乃電氣的存儲於存儲區域之存儲單元中，換言之，存儲單元乃沖電（電子（電荷））而保持記憶（存儲）。因此例如提高電子顯微鏡之分解能即得以圖樣之方式讀取。再者藉由使用微細加工裝置來加工存儲單元周邊使連接於周邊電路之配線露出，以資驅動存儲器之周邊電路本身而可讀取儲存單元。

爲了防止此種碼之讀取之先前技術乃，常備有電池，而有以任何電氣的、物理的、化學的操作而對 I C 晶片有侵犯時，藉由電池之機能由電源降低等而使記憶消除等方法。

例如使用電池時，在 I C 卡之晶片周邊設置用於感測出有分解的侵犯之感測器，而可以連動於此感測器之輸出而可消去存儲（記憶）內容之電路啓動。如使用 S R A M 爲存儲單元時，I C 卡被分解時，電源 O F F 而記憶內容會消除。

又爲了防止偽造而形成碼之先前技術係例如揭示於日本專利公報特開昭 5 9 - 1 0 9 3 7 號。這是爲了提高對於偽造等之安全性起見，測定天線之諧振頻數及該返送波之振幅及相位偏差，依照保持秘密之算式將該測定值變換爲對應之數值，而將該數值及被秘密保持之編號予以結合做爲碼號而予以記憶者。

此碼號係永續的記憶於 I C 晶片之存儲區域中。

以往之，使用電池之防止偽造之技術時，須在每一個

（請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁）

一

訂

### 五、發明說明 ( 3 )

I C 卡上備設電池，I C 卡之成本會增大，又 I C 卡之使用期間即依存於電池之壽命。又藉由衝擊之電池之破損或接點不良而使可靠性降低。電池之薄膜化困難，有 I C 卡變厚等之問題存在，阻礙其實用化。

又依照電氣的各性質來決定碼之先前技術時，例如偏差之對象而採用電路之特性偏差時，偏差之範圍窄狹而容易偽造，又由外部容易測定特性偏差，以及對於藉由分解積體電路來解讀上，並沒有考量等等對於偽造之效果並不充分。

本發明之目的乃提供一種低成本且可靠性高之偽造變造防止方法以及使用它之半導體裝置。

#### (發明之揭示)

上述目的乃由，在 I C 晶片及基板側分別備設有一個或複數個之其表面備有不定形之凹凸之電極，而以倒裝法將 I C 晶片及基板之各電極與電極予以連接，並將該連接阻抗予以類比／數值變換後做為鍵碼而可達成。

換言之，由於電極表面呈顯不定形凹凸之緣故，所以將連接之電極一經拉開時即無法成為與離開前相同之接觸狀態，因此由而可能推定有破壞的侵犯。

又上述目的乃由，在 I C 晶片及基板側，分別設有一個或複數個之電極，而以倒裝法將 I C 晶片及基板之各電極與各電極藉由導電性接著劑而予以連接，將該連接阻抗 (電阻) 予以類比／數值變換，做為鍵碼而更有效果的達

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

裝

訂

## 五、發明說明(4)

成。

即由於藉由導電性接著劑(之接著)，所以該類比量之電阻值更呈顯不定狀態，接觸電阻之偏差將被擴大。

又上述目的乃由在IC晶片及基板側，分別設有一個或複數個之電極，而以倒裝法將IC晶片及基板之各電極與各電極藉由含有導電微粒子之異方導電接著劑來連接，將該連接電阻予以類比/數值變換，做為鍵碼而更有效的達成。

即在異方導電性接著劑中，於接著劑之中有金之微細粒子(5~10 $\mu$ m)之分散狀態，將它挾於電極間而有使電阻值產生偏差之效果。

使上述電極之材料與異方導電性接著劑之導電微粒子之主成份相同時，更可獲得大的效果。

又上述目的乃由在IC晶片及基板側，分別設有其表面備有不定形之凹凸之一個或複數個之電極，而在IC晶片上罩蓋薄片以資分別連接各電極與各電極，將該連接阻抗予以類比/數值變換，做為鍵碼而可達成。

即以往之正裝方式之IC卡用晶片之下，在其表面貼合薄片即直接可以用IC晶片之過程因此可實現低成本。

上述目的乃上述被類比/數值變換之碼之被讀出於IC卡之外，被密碼處理再寫入於該IC卡之IC晶片之存儲區域，由而更有效果的達成。

即以正常的手續所形成之變換碼之被寫入於晶片內即可以認識它正當(真)之卡。

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

裝

訂

### 五、發明說明(5)

上述目的乃上述被類比／數值變換之碼之在 I C 卡之該晶片內而被密碼處理而讀出於 I C 卡外而經密碼處理，再度寫入於該 I C 卡之 I C 晶片之存儲區域由而更有效果的達成。

即由於在 I C 晶片內予以密碼處理，由而以線路監視器而被讀出資料之下，由於 I C 晶片之鍵碼仍然不會被讀出所以會增加其安全性。

上述目的乃由於被形成之 I C 卡之鍵碼之由讀取・寫入器所讀取，與 I C 卡之登錄碼一齊保存於資料庫，而更有效果的達成。詳言之，I C 卡乃由系統之支持而被實用化，而如果 I C 卡上之鍵碼之被登錄於系統之資料庫時即可以安全的運用而可能使用於認證系統上。又登錄碼可以有，I D 號碼、姓名、密碼編號、個人之屬性資料、服務之來歷資料、信用卡、帳號資料、信用水平等等。

上述目的乃所形成之 I C 卡之鍵碼之使用防止 I C 卡之偽造及變造之用而更可達成效果。

即鍵碼係由接觸電阻之偏差來實施，因此成為同一鍵碼之或然率極小，製作同一卡乃非常困難。

上述目的乃所形成之 I C 卡之鍵碼係使用於 I C 卡與讀取・寫入器之互相認證由而更有效率的可以達成。

即在本發明所使用之鍵碼乃由於再現非常困難，所以可使用於互相認證之用。

上述目的乃將所形成之 I C 卡之鍵碼與密碼或與生物的特徵碼相連結而使用於本人之認證而更有效率的達成。

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

裝

訂

經濟部中央標準局員工消費合作社印製

## 五、發明說明 ( 6 )

即將人體特徵於 I C 卡中與鍵碼一齊記憶，即很難偽造，可以提供該人固有之個人認證卡者。

上述目的乃由使用生物特徵碼（掌紋碼、指紋碼、嗅覺碼、臉碼、聲音碼、靜脈碼、瞳孔碼、D N A 碼）為碼而更有效果的可達成。

即以上述生物統計學上所可想到之該人之個人碼，由而安全的可實現個人認證。

上述之目的乃公開鍵密碼之解讀或共同鍵碼之解讀並不是藉介讀取·寫入器而藉由上位之系統來實施由而更有效率的可達成。

即以多數設置之讀取寫入器來予以實施時即該讀取·寫入器之被第三者所分解而有密碼系統之被解讀之可能性。而以數量少之上位系統來嚴重的予以管理即可減低此危險。

上述目的乃由所形成之鍵碼之做為電子貨幣而 I C 卡之被使用時之本人認證或偽造之校對或 I C 卡與讀取·寫入器之互相認證上之使用而更有效率的達成。

即安全的實施 I D 時，即可應用於付款等系統，可使用 I C 卡做為電子貨幣。

上述目的乃由於該類比／數值之變換之分解能之四階段以下而有效果的達成。

即將分解能抑制於四階段以上之結果，雖有歷時性之接觸電阻之變動之下，仍然可靠性良好的使之再現。

上述目的乃由一個各電極與各電極之連接部份之尺寸

（請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁）

不

訂



## 五、發明說明(7)

為  $15 \mu m$  以下而更有效率的達成。

即使電極成為複數之小墊陣列之結果，經濟性良好的可提供小面積且安全性高之鍵碼。

上述目的乃藉由複數之各電極與各電極之接觸部份之矩陣狀的被排列而成而更有效率的達成。

即可以提供，緊湊小型化之連接陣列。

上述目的乃由所形成之鍵碼之使用於複數之卡之同時回答時之鑑別用之碼，由而更有效率的達成。

即由於幾乎沒有同一鍵碼之存在因此可用於認識複數之卡之碼之用。

上述目的乃，在 IC 晶片及基板側，分別具有其表面備有不定形之凹凸之一個或複數個之電極，將該 IC 晶片以倒裝法且分別令各電極與各電極予以連接，而將其連接阻抗予以類比／數值變換時，該類比值乃迴避了該據於境界領域者而更有效率的達成。

即實施 A / D 變換時，據位於類比值至數值變換之境界者時即由歷時之變化而數值值有變動之可能，因此據位於境界者不予使用，或改變境界值而可以增加可靠性。

再者，為了達成上述目的之本發明之 IC 卡乃，具有：互相對向地配置之基板及半導體晶片，及分別互相對向且離開的配置於該基板及半導體晶片之互相對向之側之表面上之電極，將形成於上述電極間之容量之容量值之予以數值化者使用於 IC 卡之鍵碼。

即本發明中，令形成於分別互相對向且離開的予以配

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

第

訂

## 五、發明說明 ( 8 )

置而成之電極之間之容量之容量值予以數值化，而將該被數值化之容量值使用為 I C 卡之鍵碼，上述容量值乃隨機的不同，並且依公開鍵之算式地被密碼化，因此得由第三者來偽造或變造 I C 卡之可能性很少。

上述半導體晶片上形成上放大器，以分別連接於該放大器之上述容量及規定之電阻而形成了積分電路，上述容量值之數值乃將由上述積分電路而出現之電壓值之被類比・數值變換來實施。不但是上述放大器，上述電阻（阻抗）當然亦可以預先設置於上述晶片內。

於上述基板及半導體晶片之上分別形成複數之上述電極，形成於互相對向且離開地被配置於上述電極之間之容量令該容量值係隨機的不同者。如上述容量值為隨機的不同之情形下設如有一個容量值被第三者所知曉之下，其他容量被知曉之可能性幾乎不會有，由第三者之 I C 卡之偽造或變造就非常困難。

如上述容量值之隨機的不同之容量乃得由：例如於上述互相對向且離開而配置之電極之間，介置有由相同之種類之電介質所成厚度互相不同之電介質膜，於上述互相對向且離開而配置之電極之間，介置有由不同之種類之電介質所成之電介質膜。

上述互相對向且離開而配置之電極之間之距離乃互相不同者，等等手段即可形成。為了實現電極間之距離互相不同之構造之一手段乃令上述互相對向且離開地被配置之電極之厚度係至互相不同者就可以。

（請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁）

一

訂

## 五、發明說明 ( 9 )

為形成容量值之隨機的不同之容量，可能使用種種手段，例如於上述互相對向且離開的予以配置之上述電極之間，介置有直徑之互相不同，且同一種類之粒子狀之電介質體就可以。

本發明中上述介置於互相對向之電極之間之上述電介質膜乃可使用由，BaSrTiO<sub>3</sub>膜、PST膜、CaTiO<sub>3</sub>膜及KH<sub>2</sub>PO<sub>4</sub>膜所成之群中所選用。

依本發明鑑別IC卡之正否（真偽、有無變造）乃以下列方法實施。

首先對於具有形成有姓名區域及鍵碼之半導體晶片之IC卡，以讀取·寫入器質詢該IC卡之所有者之姓名。IC卡即對於此質詢回答讀取·寫入器該IC卡所有者之姓名。讀取寫入器即依據此回答將姓名送至資料庫質問其鍵碼，讀取寫入器乃再使用隨機數產生公開鍵碼，送至IC卡，而IC卡即將上述容量值予以數值化，將得之隨機數值予以密碼化之後回答於讀取寫入器·讀取寫入器，乃解讀由上述IC卡之密碼化之回答，對比上述資料庫之鍵碼做對比，由而鑑定上述IC卡之正否（真偽、有無變造）。

由於，容量值之隨機的被形成之容量來形成該鍵碼，並且由IC卡而被密碼化，所以由第三者來解讀其鍵碼之可能性非常少。

於上述資料庫中，與上述使用者之姓名與上述IC卡之鍵碼之數值一齊預先予以登錄。

（請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁）

製

訂

## 五、發明說明 ( 10 )

本發明中，爲了形成容量值之隨機的不同之容量可採用很多方法，惟最代表性的方法乃改變容量之電介質膜之厚度或種類之方法。

爲了形成厚度之隨機的不同之電介質膜，例如以習知之方法形成 B S T 膜等之電介質膜之後，施予雷射光之照射隨機的改變雷射之強度而實施掃描，即會發生隨機的厚度不同之蒸氣（氣化），可獲得厚度之部份地隨機的不同的電介質膜。再者將粒狀之電介質膜介置於兩電極之間，在兩電極之間，施加隨機的不同之壓力也可獲得其厚度之隨機的不同之電介質膜。

實施發明之最佳之形態。

### < 實施例 1 >

使用第 1 圖說明本發明之一實施例。在 I C 卡之基板 1 4 上形成有基板電極 1 3。另一方面在 I C 晶片 1 1 上也形成有晶片電極 1 2。於這些電極 1 2、1 3 之表面形成有不確定之凹凸面。例如這樣表面之電極與電極密接時，凸之部份乃不規則的相接觸，因此導通電阻乃與表面之狀態有所關連而呈顯隨機值。本例中凹凸乃備有  $\pm 1 \text{ nm}$  ~  $\pm 100 \mu \text{ m}$  之大小。

將此狀態之接觸阻抗（電阻）值予以類比・數值變換時，即可獲得 1 位元至約 10 位元之資料量。即 A / D 變換之位元數而例如 O N / O F F 即 1 位元，將電阻值以 10 位元之精度地予以數值變換即可獲得 10 位元之數據

（請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁）

裝

訂

## 五、發明說明 ( 11 )

電極乃採用複數個也沒有妨礙，因此很容易獲得電氣的大量之隨機圖樣（A / D 變換之電阻（阻抗）值之偏差）。獲得相同之圖樣乃非常稀少，實用上不會再現之程度。又計測器之精度良好時，電阻值就不會再現，又起於溫度變化之溫度漂浮應設法消除才行。

依此方法時，如電極一經被分離時，即連繫之狀態會分離，因此再度將電極予以連結也很難使之再現原來樣式之連繫狀態。換言之施予晶片之分解時，在晶片上之各所被實施相同之非再現分離，因此做為對於物理性化學性之晶片操作之偽造防止策而非常有效，且此方法時施予破壞即可視做記憶會消失，因此可以說屬於不需要電池之一種自爆型存儲器。

使用第 2 圖說明將本發明適用於 IC 卡時之實施例。

在本例中，於 IC 卡 21 之角隅部設有 IC 晶片載置部 22，載置於此處之 IC 晶片 24 之中，設有電極載置部 25 及存儲區域 23。在電極載置部 25 上有複數之電極 26，介著含於異方導電性接著材中之導電微粒子 27 而連接於對向於上述電極 26 地設置之 IC 卡基板側之電極（不圖示），導電微粒 27 係具有放大電極之表面之凹凸之職責。將由此導電粒子 27 之電極間之連接阻抗予以類比 / 數值變換後用於鍵碼。又本例中以複數之電極為例，惟一個之電極亦可以。又 IC 卡基板上所設之電極與 IC 晶片之電極之連接係，對於設於 IC 卡基板之電極上

（請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁）

製

訂

## 五、發明說明 ( 12 )

以倒裝法將 I C 晶片定位而予以連接。此時令電極材料之主成份與異方導電性接著劑之導電微粒子之材料之主成份相同，換言之例如金墊即用金粒子、鋁墊即用鋁粒子，由而可提高對於凹凸之放大效果，且可防止以化學的或透過型觀察來讀取存儲之內容。所以採用此方法時很容易獲得將連接阻抗之 A / D 變換所獲得之隨機數之隨機圖樣。

將此產生鍵碼之部份使之為小面積，且將微小粒子之尺寸為  $15 \mu m$  以下，最好由  $5 \sim 10 \mu m$ ，就可以實現將電極陣列緊湊化小形化，進一步將複數之電極與電極之連接部份排列成矩陣狀，就更能以小面積地（面積效率良好地）可形成電極也。

使用第 3 圖說明在第 2 圖所示之電極之電極接觸電阻 3 2 變換成鍵碼之方法。

以電流源 3 1 而使電極接觸電阻 3 2 發生電壓，以放大器 3 3 放大，以 A / D（類比 / 數值）變換器 3 4 而予以數值變化。於輸出端子 3 5 發生電壓訊號。以此電壓訊號做為「鍵碼」。例如 A / D 變換器為 9 位，而 MAX 值為約 1 V，分解能為 1 m V，即  $1 \sim 1023 V$ ，以二進數即 1 1 1 1 1 1 1 1 1（= 1023）。類比 / 數值變換器 3 4 即設置於被形成該電極之 I C 晶片之中。

使用第 4 圖說明將鍵碼寫入於 I C 晶片之存儲區域之順序。被變換類比・數值之鍵碼乃以讀取寫入器（3 W U）而讀出於 I C 卡外，在讀取・寫入器側而被施予密碼處理。例如鍵碼 1 1 1 1 1 1 1 1 1 被讀出被密碼處理成為

（請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁）

裝

訂

## 五、發明說明 ( 13 )

例如 1 0 1 0 1 0 1 0 1 。而後該被密碼處理之碼  
1 0 1 0 1 0 1 0 1 即寫入於該 I C 卡之 I C 晶片之存儲  
區域。

或，被類比 / 數值變換之碼不在讀取，寫入器側被密碼處理，而是在 I C 卡之該晶片內被密碼處理後讀出於 I C 卡外，而被密碼處理之後，再度寫入於該 I C 卡之 I C 晶片之存儲區域。如將該晶片內之密碼處理係公開鍵密碼處理，即只有當事人可能讀取被 A / D 變換之內容。本案中所指之公開鍵密碼處理乃，鍵成爲公開，而密碼化即任何人均可做惟無法回復之密碼處理。例如從很多人拿到密碼化之文書之結果也只有特定之人才能解讀。

被密碼化者或未經密碼化之原狀之 A / D 變換之內容係由卡讀取器或由更上位之系統而被密碼化之後，再度送入於 I C 卡之晶片內，寫入於 I C 晶片內之存儲區域。

被密碼化者之再被密碼化之例子有，首先以自己之鍵施予密碼化後將它以公開鍵送入之方法。由對手看來，只有特定之人才能做到之方法，電子簽名是其一例子，被密碼化之內容之被密碼化之例子係，衛星傳送或付費電視頻道上所使用。有鎖碼之密碼方式。

該存儲內容係，例如寫入於不揮發性存儲器，成爲 I C 卡之 I D 號碼。此 I D 號碼乃在每一次使用時每一對實施校對（照合）。又上述碼由於實質上不可能形成同一碼，因此可以將此碼用做 I D 號碼，而可顯示卡之正當性。

（請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁）

裝

訂

## 五、發明說明 ( 14 )

又模擬 A / D 變換之值之狀態之下，由於上位之系統之密碼非公開因此無法製作 I D 號碼，因此偽造乃成爲困難。

即，雖可讀出存儲內容，但是由於從隨機數之發生到 A / D 變換以及密碼化之部份不能再現，因此如予以偽造即以系統校對而可發覺。

再者，由於使用校對定序來實施卡之校對，因此被變造之卡片會被拒絕。將讀出在於卡內之連接電阻之被 A / D 變換之數值，而以系統內之密碼鍵予以密碼化者，與存於卡內之存儲器內之碼予以對照校對，即可判斷該碼是否正當之卡。

以圖 5 說明，電極間之連接上使用含有導電微粒子 5 1 之異方導電性接著之實施例。在電極之間挾接有較電極表面之凹凸大之導電微粒子，此導電微粒子係隨機的被分散，達成形成於電極表面之凹凸相同之職責。1  $\mu$  m 以下之凹凸或平坦性高之各電極之間即不容易發生接觸電阻之差異，此時如有 5 ~ 1 0  $\mu$  m  $\phi$  之導電粒子存在時即由於導電粒子之受形之程度而容易發生偏差。

又，電極之表面狀態，導電微粒子之表面狀態，連接場所，連接時之變形、數量、電極之面積等等可發生隨機的電阻值之要因有多種多樣。此導電微粒子乃對於塑膠粒子施予鈦金鍍金，或鎳粒子等種種粒徑以及該混在均可能。又此導電粒子乃維持分散之狀態下以環氧接著樹脂而牢固地予以接著，因此可以安定地維持連接狀態。

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

製

訂



## 五、發明說明 ( 15 )

圖 6 乃表示，在 I C 晶片及薄片上分別備有一個或複數個之表面不定形而備有  $\pm n m \sim \pm 100 \mu m$  之間之大小之凹凸之電極。以各電極之能分別對向地在 I C 晶片上單蓋薄片以資連接各電極與電極，而將該連接阻抗（電阻）予以類比／數值變換，做為鍵碼之 I C 卡之實施例。又薄片乃可以使用 P E T。

圖 6 ( a ) 乃平面圖。在 I C 晶片 6 1 之上方之晶片電極 6 5 之方面設置薄片 6 2。設於該薄片之薄片電極 6 3 與晶片電極 6 5 係被連接。圖 6 ( b ) 即表示圖 6 ( a ) 之 A - A ' 之一部份剖面圖。

此構成係與第 1 圖相同，與前面之實施例相同，利用電極之表面之凹凸所致之接觸電阻之隨機性及使它分離時之狀態消除。

再者，薄片與該 I C 晶片之一部份上設有貫穿電極 6 4，以資監視備有凹凸之電極間之接觸電阻。本例中，電極間之連接乃以互相各一為例。惟如圖 2 所示之複數個時亦可以，使之成為如圖 6 所示之構造，由而以通常之正裝法而實裝並且予以結線之 I C 卡之下，亦可適用此防止偽造技術。即不依 I C 晶片之實裝方法，任何 I C 卡也可以備有使用連接電阻之資訊之鍵碼。以使用薄片之本技術而可能安全的享受 I C 卡之方便性。

圖 7 係表示，使用本發明之鍵碼以確認為該 I C 卡之是否偽造用之流程圖。按適用 I C 卡之系統之運用對稱之金額都是顯著的與磁卡相比較多額者，所以 ( 1 ) I C 卡

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

裝

訂

## 五、發明說明 ( 16 )

之使用者是否本人之確認，( 2 ) I C 卡是否被偽造之確認。( 3 ) 爲了判斷 I C 卡之正當性必要與讀取・寫入器(系統)之互相認證。而本發明中( 1 ) ~ ( 3 ) 均可能做確認。

圖 7 之流程乃關於( 2 ) 確認是否被偽造者之用。首先以公開鍵密碼處理 I C 卡內晶片小墊之連接電阻 A / D 變換之鍵而以讀取・寫入器來讀取。鍵乃以隨機數的被產生，所以此鍵碼即以一義的賦予具有同一之鍵碼之 I C 卡很少有存在之機會。

再者，此鍵碼乃由微小部份之接觸電阻之 A / D 變換而成者，由 I C 卡內部之微細元件及配線來數值變換，因此以接觸於 I C 晶片而直接採電氣的方法看出該鍵碼乃屬於非常困難之事情。

惟如果被數值變換之鍵碼，如果對於讀取・寫入器之質問而原狀之位元列的被讀出時，即會被線內監視，很容易由第三者獲取鍵碼失去防止之機能。因此對於 I C 卡賦予公開鍵，在 I C 卡內對該鍵碼施予密碼化，以資由 I C 卡獲得被密碼化之資料，由而使之雖經線內監視之下，仍然無法讀取該鍵碼也。

接著，將鍵碼解讀，而以共同鍵密碼方式，例如以 2 0 0 0 位元共同鍵而施予密碼化。將它設爲 A，接著直接讀出該 I C 卡內之存儲區域內之資料，將它設爲 B、A 與 B 相一致時，即可確認 I C 卡並非偽造。

此時之公開鍵密碼之解讀或共同鍵密碼之解讀得由讀

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

裝

訂

## 五、發明說明 ( 17 )

取·寫入器來實施。再者如此解讀於上位之系統來實施即可以做為，以讀取·寫入器內以公開鍵或共同鍵中予以解讀密碼而讀取·寫入器之被分解影響系統之安全性之問題。

如上所述，在 I C 卡內而以本發明之方法所形成之 I C 卡之鍵碼乃可使用於防止 I C 卡之偽造及變造也。

圖 8 乃表示上述 ( 3 ) 所示之 I C 卡與讀取·寫入器間之互相認證之流程。以實施例揭示二個方法。8 ( a ) 所示之第 1 方法乃，首先以該 I C 卡內之晶片小墊 ( 以線接等較墊為小之墊而  $100\ \mu\text{m}$  以下 ) 之連接電阻之類比 / 數值變換之鍵碼在 I C 卡內施予公開鍵密碼處理而以讀取·寫入器來讀取。

在讀取·寫入器側即解讀此鍵碼，而由存在於系統之資料庫讀出該 I C 卡之鍵碼，如相一致時即互相認證完成。

在資料庫內登錄有 I C 卡之使用者之鍵碼，再附隨於鍵碼而記錄有使用者之各種資料，使用記錄 ( 何時，何用途，多少錢，在何處使用等 ) 。被系統管理之鍵乃以嚴格的被管理。

以圖 8 ( b ) 說明第二之方法，首先使用讀取·寫入器內之 M P U ( 微處理器 ) 之隨機數算式而製成隨機數，對於 I C 卡賦予隨機數，而將 I C 卡內晶片小墊之連接電阻之類比 / 數值變化之鍵碼之密碼化之資料送回至該讀取·寫入器。該讀取·寫入器中即產生隨機之後，由對於讀

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

裝

訂

## 五、發明說明 ( 18 )

取·寫入器以 L A N，無線，網路等連接之應用系統之資料庫所獲得之鍵而製作同樣的予以密碼化之資料，與上述之資料相對比較對，如果相一致即互相認證完成。

使用圖 9 而以一個讀取·寫入器而讀取複數之無線式之 I C 卡時，分別的鑑別 I C 卡之方法。本發明中賦予同一 I D 碼乃非常的少，因此有效的可活用此 I D 碼。在 I C 卡 9 1 上載置有 I C 晶片 9 2 而此晶片備有鍵碼產生部 9 3。另一方面他之 I C 卡 9 4 中載置有其他之 I C 晶片 9 5，同樣備有鍵碼產生部 9 6，各自之鍵產生部份之鍵碼不同，因此將此碼用做 I D 碼，就可以區別 I C 卡 9 1 與 9 4，鍵碼乃增加其位元數即可無限制地可增加 I D 數，因此可區別近乎無限之 I C 卡。

圖 1 0 表示爲了備有依本發明之鍵碼之 I C 卡用之系統之構成。系統乃備有 I C 卡 1 0 2，讀取·寫入器 1 0 1 以及資料庫 1 0 7。依據動作程序說明各機能部份。首先，

( 1 ) 由讀取·寫入器側對於 I C 卡詢問，特定該卡之管理責任者用姓名碼或認識碼 1 0 4。此姓名碼或認識碼 1 0 4 乃被收容於 I C 晶片 1 0 3 中之存儲之規定區域。又讀取·寫入器待以 L E D 感測器來感測卡片之存在。對於卡片之電源供給乃如在於非接觸式卡之時即以電磁波所實施。又，卡之是否在能正常的動作之狀態乃，首先由 I C 卡向讀取寫入器返送對讀取寫入器送出複位訊號即可知 I C 卡之狀態之碼 ( Answer to Reset ) 由而做校驗。

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

製

訂

## 五、發明說明 ( 19 )

又使 I C 卡之電源 O N ，而使之成復位 ( Reset ) 狀態，由 I C 卡向讀取寫入器以附地址的送出讀指令，即由 I C 卡將姓名碼送至讀取·寫入器。由而可以確認姓名碼也。接著

( 2 ) I C 卡乃將姓名碼 1 0 4 回答於讀取·寫入器 1 0 1 。即由讀取·寫入器指令而 I C 卡內之電路動作，由存儲器讀取姓名碼，將姓名碼回答於讀取·寫入器。

( 3 ) 讀取寫入器乃檢索在於資料庫 1 0 7 內之資料庫上之姓名碼 1 0 8 而獲得資料庫上之鍵碼 1 0 9 。又讀取·寫入器即指定記憶有姓名碼之存儲地址，以讀指令來讀出姓名碼。又卡片有複數存在時即藉由輻輳控制來選出一個卡。接所謂輻輳控制係，對於卡而由各位元之端而詢問 " 0 " ， " 1 " ，而從複數之卡中選擇出之 1 卡之控制法，使複數之卡不致於同時回應者。

( 4 ) 讀取·寫入器乃將隨機數送至 I C 卡。此隨機數乃例如由讀取·寫入器內之 M P U 而以電路的產生。由 L A N 或網路從服務部份供給隨機數亦可以。

( 5 ) I C 卡乃於接受了隨機數之時點而依指令受讀取寫入器之指示，製作依照鍵碼產生部 1 0 5 所產生之鍵碼所密碼化之隨機數。另一方面讀取·寫入器乃與 I C 卡同樣使用由資料庫所獲得之鍵碼 1 0 6 ，而將送至 I C 卡之同一隨機數予以密碼化，對照由此所獲得之被密碼化之隨機數之結果，與前述之由 I C 卡之密碼化之隨機數，如兩者一致即完成 I C 卡與讀取·寫入器之互相之認證由而

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

裝

訂

## 五、發明說明 ( 20 )

可認定 I C 卡之正當性。

又讀取·寫入器係與 L A y 或網路，電路等而與服務設備連接，在該服務設備內設有資料庫。又服務設備上連接多數之讀取·寫入器。

所形成之 I C 卡之鍵碼 ( I D 碼 ) 乃與姓名碼或認識碼一齊收容於資料庫。

所形成之 I C 卡之鍵碼 ( I D 碼 ) 乃使用於 I C 卡與讀取·寫入器之互相之認證之用。又所形成之 I C 卡之鍵碼乃併用密碼或生物的特徵碼而可用於實施本人之認證之用。

生物的特徵碼乃可使用，將手掌予以圖樣化之掌紋碼，指紋之圖樣化之指紋碼，由人體所發生之氣味之嗅感碼、臉形圖樣化之臉碼、聲音之資料之圖樣化 ( 數值化 ) 或依分析值之聲音碼、靜脈之脈衝圖樣化之靜脈碼、眼睛之色彩或形狀圖樣化之瞳孔碼、D N A 之資料圖樣化之 D N A 碼等等。

所形成之鍵碼乃可以用在 I C 卡之使用做電子貨幣時之本人認證或偽造之校對，或 I C 卡與讀取·寫入器之互相認證等等。由而可以免除被他人偷用卡之虞，安全的可實施財產或個人資料之管理。

上述系統內可以應用於，例如一般商店之付款、車票等購買、定期車票之剪票、許可證之校對、電話卡等之電話等之很多領域 ( 交通、運輸、金融等等 )。由而在商店提示卡即可購買商品，又看電影時不需要排隊購票而可以

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

裝

訂

## 五、發明說明 ( 21 )

觀賞可以預約旅館並付款。又經網路只影印雜誌之必要部來付款。可鑑賞付費頻道，人對人之英語會話之付款。又可替代信用卡，也可用於零星款項之清算，也可用於電腦系統或場所之進入等。

圖 1 1 表示適用本發明之非接觸 I C 卡之構成例。

I C 晶片 1 1 1 乃在非接觸 I C 卡 1 1 3 之厚度方向之大中約中立面。而與形成於卡之大約中立面之線圈圖樣 1 1 2 相連接。線圈圖樣之會交叉之部份設有絕緣膜以資防止短路。

圖 1 2 顯示，連接 I C 晶片之具有凹凸之電極與基板上之具有凹凸之電極，而發生於其間之接觸阻抗（電阻）之特性圖。

在橫軸上顯示流通於接觸阻抗部份之電流，於縱軸顯示發生之電壓。本例中乃以一例而顯示四條之代表特性，惟這些特性乃非常隨機的發生，因此有複數之電極間之電阻值之特性均不相同，又電流值係使用 0 . 1 ~ 1 m A 之範圍之值，即電壓值上很容易有所差異。

本發明乃應用此種特性之偏差者。惟類比 / 數值變換時之分解能之任意設計乃不妨者。本例中，將分解能分為四水準，由而再現性良好的可獲得電阻值，而很有效。

使電極之尺寸為 1 ~ 1 5  $\mu$  m 四方，而在其上面配置可以增加接觸電阻之偏差之要素（異形狀之粒子），而對於對向之各電極之間通過電流使電阻值變換成電壓，將此電壓值使用 2 位元之 A / D 變換器而予以數值化而很容易

（請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁）

製

訂

## 五、發明說明 ( 22 )

獲得四水準。即成爲，0 0、0 1、1 0、1 1之圖樣。

這是由於接觸電阻乃隨由表面狀態所決定，因此對於歷時之變化亦應預先對處才行。將它可靠性良好地實現起見以不要令它必要以上的提高分解能，使之具有餘裕而可增加穩定性。

分解能乃由，連接電阻值變換爲電壓，又將 A / D 變換時之電路之精度所決定者，而由溫度漂浮，應力，歷時變化而使再現性劣化。分解能可採取 2 ~ 1 0 0 0 0 程度之範圍之值。

再者，設定類比 / 數值之動作帶，將境界領域之接觸電阻即選擇據位於穩定點者，以求安定化。本例中所謂境界領域乃使之數值化時之境界，例如 1 0 與 1 1 之間。

將類比 / 數值變換之分解能定爲四階段 ( 2 ~ 4 階段 ) 由而可使再現性提高。

又將所形成之鍵碼，用於複數之卡之同時回答時之判別用之碼，由而可以提供可靠性及安全性均優異之 I C 卡。

### < 實施例 2 >

圖 1 3 表示本發明之第 2 實施例之剖面構造圖。如圖 1 3 所示，本實施例乃該，形成於半導體晶片 2 1 2 上之厚度 0 . 1 ~ 5 0  $\mu$  m 之金所成之晶片電極 2 1 3，及由厚度 0 . 1 ~ 1 0 m m 之 P E Z 所成之基板 2 1 5 上所形成之由銀糊所成之基板電極 2 1 4 即互相對向地被配置而

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

製

訂



## 五、發明說明 ( 23 )

成，上述晶片電極 2 1 3 與基板電極 2 1 4 之間介置有由 B S T ( B a S r T i O <sub>3</sub> ) 所成之電介質膜 2 1 1 。

上述晶片電極 2 1 3 與基板電極 2 1 4 之間之容量係依存於電介質膜 2 1 1 之材質，厚度及平面積。而此電介質膜 2 1 1 即得以粒狀，液狀或凝膠狀等等種種之形狀。本實施例即以粒狀之 B S T 膜用做電介質膜 2 1 1，在兩電極 2 1 3、2 1 4 間施加互相不同之壓力以資改變電介質 2 1 1 之厚度及形狀，由而很廣之容量之值之範圍而形成隨機的不同之容量。例如上述粒狀之 B S T 膜之直徑為  $1 \mu m$ ，施加壓力後之電介質膜 2 1 1 之厚度為  $1000 \mu m$  電極面積  $1 \times 10^4 \mu m^2$  時所獲得之容量值係 45 P F。

使電介質膜 2 1 1 變形獲得規定之值之容量後，電極 2 1 3、2 1 4 及電介質膜 2 1 1 乃藉樹脂（不圖示）而使之固定而確定。

又此樹脂乃以在電電極 2 1 3、2 1 4 間分散電介質粒膜 2 1 1 以資形成電介質膜用之媒體而使用亦可以。或預先於電極 2 1 3、2 1 4 之間形成電介質膜 2 1 1 之後，以固定所獲得之構造地注入樹脂亦可以。任何一者均可獲得廣範圍的容量之值之隨機的不同之容量。

本實施例乃如上述使粒狀之 B S T 變形以資形成電介質膜，因此，具有該斷面形狀之測定困難之電介質膜之面積或厚度之變更或設定很容易，及製造簡單及容易之利點。

（請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁）

裝

訂

## 五、發明說明 ( 24 )

再者，本實施例乃在電極 2 1 3、2 1 4 之間固定了一個電介質膜 2 1 1，惟使用複數個之電介質膜 2 1 1 也可以。又各電極 2 1 3、2 1 4，分別為複數個亦可以。或電極 2 1 3、2 1 4 之面積互相不同亦可以，任何一者均能變更兩電極 2 1 3、2 1 4 間之由 B S T 膜所成之電介質膜 2 1 1 之厚度及面積而隨機的實現了很多之容量值。

### < 實施例 3 >

使用圖 1 4 說明本發明之第 3 實施例，圖 1 4 ( a ) 乃表示本實施例之平面圖。圖 1 4 ( b ) 即其 A - A ' 剖面圖，第 1 之電極 2 2 1 及第 2 之電極 2 2 2 均與第 3 電極 2 2 3 分別成對向地被配置，各粒子 2 2 3、2 2 4 均由 B S T 所成之電介質粒子，惟在第 1 電極 2 2 1 與第 3 電極 2 2 3 之間也介置有小粒子 2 2 4，第 2 電極與第 3 電極 2 2 3 之間也介置有比上述粒子 2 2 4 之粒子大之粒子 2 2 5。

上述粒子 2 2 4、2 2 5 乃使用習知之氣體沈著法而形成，因此粒徑乃隨機的有所不同。電介質不等而直徑而不同，因此第 1 電極 2 2 1 與第 3 電極 2 2 3 之間之容量值，與第 2 電極 2 2 2 與第 3 電極 2 2 3 之間之容量值互相不同。因各電介質粒子之粒徑乃隨機的被分散，因此隨機的可獲得各電極的各不同之容量值。又只要能形成容量，各電極 2 2 1、2 2 2、2 2 3 之材質或形狀並不特別

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

裝

訂

## 五、發明說明 ( 25 )

的限定。

### < 實施例 4 >

使用圖 1 5 說明本發明之第 4 實施例。圖 1 5 ( a ) 乃表示本實施例之平面圖。圖 1 4 ( b ) 即其 A - A ' 剖面圖。

第 1 之電極 2 3 1 及第 2 之電極 2 3 2 與第 3 電極 2 2 3 乃分別互相對向地被配置。在第 1 之電極 2 3 1 與第 3 之電極 2 2 3 之間介置有小的電介質之粒子 2 2 4，惟如圖 1 5 ( b ) 所示，由於第 2 之電極 2 3 2 較薄，因此第 3 之電極 2 2 3 與第 2 電極 2 2 3 之間之間隙很大，因此兩者之間不能保持電介質之粒子。該結果第 2 電極 2 3 2 與第 3 電極 2 3 2 之間之容量乃與第 1 電極 2 3 1 與第 3 電極間之容量顯著地變小。

由於各電極 2 3 1、2 3 2 之厚度乃隨機的不同，所以各電極 2 3 1、2 3 2 與第 3 電極 2 3 3 之間之間隙也隨機的不同，由而在各電極 2 3 1、2 3 2 獲得了隨機的不同之容量。關於厚度之隨機的不同之電極 2 3 1、2 3 2，在本實施例中係採用形成電鍍電極之後，再使用以雷射來去除表面之方法來形成。

又在本實施例中，關於各電極 2 2 3、2 3 1、2 3 2 乃只要在此電極之間可以形成容量之條件下，關於其材質、形狀、以及尺寸並不特別的予以限定。

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

裝

訂

## 五、發明說明 ( 26 )

### < 實施例 5 >

使用圖 1 6 說明本發明之第 5 實施例。容量 2 4 1 乃於上述實施例 1 所獲得，放大器 2 4 2 即形成於與上述容量 2 4 1 電氣的予以連接之半導體晶片之中。容量 2 4 1 乃與電氣的連接於放大器 2 4 1 之電阻形成積分電路而出現電壓值，此電壓值乃被類比・數值變換而被數值化。

如上述由於容量 2 3 1 之值係隨機值，因此將所出現之電壓值以及將此電壓值予以類比／數值變換而獲得之數值也隨機值。再者，此容量值乃由疊層而成之半導體晶片與基板之縱向構造（疊層構造）所決定者，因此如由第三者之 I C 卡之分解等而破壞此縱向構造或予以剝離時，當然不可能再現容量值也。

### < 實施例 6 >

圖 1 7 乃以利用本發明之 I C 卡之，以 I C 卡來實施商品之購買或清算（付款）之系統之概念圖。在 I C 卡 2 5 1 之內配置有半導體晶片，在此半導體晶片內形成有姓名區域及鍵碼。

首先以讀取・寫入器 2 5 2 向 I C 卡 2 5 1 詢問所有者之姓名（步驟（1）），對於此詢問 I C 卡 2 5 1 即向讀取・寫入器 2 5 2 回答姓名 A（步驟（2））。此姓名 A 乃由讀取・寫入器 2 5 2 送到資料庫 2 5 3 詢問該鍵碼。

接著讀取・寫入器 2 5 2 即使用隨機數而產生公開鍵

（請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁）

裝

訂

## 五、發明說明 ( 27 )

碼，將此公開鍵碼送至 I C 卡 2 5 1 ( 步驟 ( 3 ) ) 。

I C 卡 2 5 2 即將依本發明所實現之隨機數值 ( 將隨機之容量值予以數值化者 ) 依照上述公開鍵碼之算式予以密碼化，將密碼化之鍵碼回答於讀取·寫入器 2 5 2 ( 步驟 ( 4 ) ) 。

讀取·寫入器 2 5 2 乃解讀上述被密碼化之鍵碼而與資料庫 2 5 3 之鍵碼 B 實施對照校對，如果相一致即認定為正當之 I C 卡。

由於鍵碼乃依照隨機之容量值之數值化者而定，並且使用隨機數而將所發生之公開鍵碼之算式而予以密碼化，因此沒有由第三者來偽造或變造之可能性。

資料庫 2 5 3 之鍵碼 B 乃預先讀取 I C 卡 2 5 1 之鍵碼之數值而予以登錄存檔。再者，藉由線內監視器來被模擬之危險性即藉由隨機的產生公開鍵碼來得於防禦也。

### < 實施例 7 >

使用圖 1 8 說明本發明之其他實施例。圖 1 8 係表示不正當使用者之侵犯 I C 卡而欲電氣的讀出容量值時，容量之被破壞之狀態。為了讀出容量值而於電極 2 1 3、2 1 4 之間施加 0 . 1 ~ 1 V 程度之高電壓時，電介質膜 2 1 1 即被部份地破壞而發生短路 2 6 1，而電極 2 1 3、2 1 4 即電氣的被短路。

如此時電極 2 1 3、2 1 4 之電位差乃幾乎相等，電極 2 1 3、2 1 4 間之電氣力線消滅，不會發生容量。所以容量之再現變為不可能，由分解 I C 卡而被讀取鍵碼之

( 請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁 )

裝

訂

上

下

## 五、發明說明 ( 28 )

危險即消失。

本實施例乃顯示了電介質膜 2 1 1 之被破壞之例子，惟爲了防止 I C 卡之被分解而被解讀鍵碼起見，使電極 2 1 3、2 1 4 間變爲等價之等電位就可達成，所以例如可以在電極 2 1 3、2 1 4 之間設置適當之電路等而在電極 2 1 3、2 1 4 之間形成短路等方法亦可以。

### < 實施例 8 >

圖 1 9 表示本發明之其他實施例之平面配置之圖。在 I C 卡之半導體晶片 2 7 1 之內，形成有由上述實施例 1 所形成之容量 2 7 2。具有偽造 I C 卡之意圖人乃以探針探索半導體晶片 2 7 1，對於容量元件或周邊之積分電路類比・數值變換器開始侵犯以資欲讀出鍵碼。此時 L S I 侵犯感測電路測到有探針之接觸時，對於高電壓發生電路送訊號使之動作，於是在容量元件 2 7 2 之兩端被施加耐電壓以上之高電壓，於形成容量之電極內部或其周邊發生短路，構成電極之金屬材料乃被轉移。於是容量值之再現成爲不可能無法讀出鍵碼，破壞了半導體晶片也不可能檢出容量值，由而 I C 卡乃不會有被偽造或變造之虞。

### < 實施例 9 >

本實施例乃隨機的改變容量之電介質膜之厚度，形成容量值之隨機的分散之容量之例子，使用圖 2 0 來說明。第 2 0 圖 ( a ) 係本實施例之平面圖，第 2 0 ( b ) 乃共

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

裝

訂

## 五、發明說明 ( 29 )

A - A' 剖面圖。第 1 之電極 2 8 1 與第 2 電極 2 8 2 乃分別與第 3 電極 2 2 3 對向地被配置。第 1 電極 2 8 1 與第 3 電極 2 2 3 之間介置有薄電介質膜 2 8 3，而第 2 電極 2 8 2 與第 3 電極 2 2 3 之間即介置較上述電介質膜 2 8 3 為厚之電介質膜 2 8 4。

電介質膜 2 8 3、2 8 4 之電介率乃相等，而厚度互相不相同，因此第 1 電極 2 8 1 與第 3 電極 2 2 3 之容量值，及第 2 電極 2 8 2 與第 3 電極 2 2 3 間之容量值即互相不相同。

本實施例乃藉由雷射加工使各電介質膜之厚度隨機的分散狀的予以製造，其結果各容量地容量值均不相同，容量值乃隨機的分散。

再者，在本實施例中，各電極 2 8 1、2 8 2、2 2 3 乃只要在這之電極間可以形成容量之條件下，材質、形狀、以及尺寸等並不特別地予以限定。

### (發明之利用可能性)

依本發明可以經濟的提供對於 I C 卡之偽造、變造有效的防禦之方法。於 I C 晶片及基板側分別具有表面備有不定形之凹凸之電極，將 I C 晶片以倒裝法使各電極與電極予以連接，將其連接阻抗 (電阻) 施予類比 / 數值變換做為鍵碼。通常電極係備有複數個。而由於連接阻抗 (電阻) 將成為隨機值，因無法實施複製。

再者，以對向地被配置之半導體晶片側之電極、與基

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

製

訂

## 五、發明說明 ( 30 )

板側之電極間之電介質膜之材料、厚度或形狀等予以變更，將其容量值予以 A / D (類比 / 數值) 變換。而做為鍵碼，由而容量值將成為隨機的分散之值。再將它密碼化而做成鍵碼而使用，因此不可能偽造或變造。

再者，如對 I C 卡予以分解或實施電氣的測定即破壞該容量而不能再現，因此不可能偽造、變造也。

### 圖式之簡單說明

第 1 圖乃表示本發明之第 1 之實施例之剖面圖。

第 2 圖乃表示本發明之第 1 之實施例之平面圖。

第 3 圖乃表示本發明之第 1 之實施例之圖。

第 4 圖乃表示本發明之第 1 之實施例之立圖。

第 5 圖乃表示本發明之第 1 之實施例之剖面圖。

第 6 圖乃表示本發明之第 1 之實施例之平面圖及剖面圖。

第 7 圖乃表示本發明之第 1 之實施例之圖。

第 8 圖乃表示本發明之第 1 之實施例之圖。

第 9 圖乃表示本發明之第 1 之實施例之圖。

第 10 圖乃表示本發明之第 1 之實施例之圖。

第 11 圖乃表示本發明之第 1 之實施例之圖。

第 12 圖乃表示本發明之實施例之圖。

第 13 圖乃表示本發明之第 2 實施例之圖。

第 14 圖乃表示本發明之第 3 實施例之平面及剖面構造之圖。

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

裝

訂



## 五、發明說明 (31 )

第 1 5 圖乃表示本發明之第 4 實施例之平面及剖面構造之圖。

第 1 6 圖乃表示本發明之第 5 實施例之圖。

第 1 7 圖乃表示本發明之第 6 實施例之圖。

第 1 8 圖乃表示本發明之第 7 實施例之剖面圖。

第 1 9 圖乃表示本發明之第 8 實施例之圖。

第 2 0 圖乃表示本發明之第 9 實施例之平面及剖面構造之圖。

### 〔元件符號之說明〕

1 1 , 1 0 3 , 1 1 1      I C 晶片

1 2 , 6 5 , 2 1 3      晶片電極

1 3 , 2 1 4      基板電極      1 4 , 2 1 5      基板

2 1 , 9 1 , 9 4 , 1 0 2 , 1 1 3 , 2 5 1      I C 卡

2 2      I C 晶片載置部      2 3      存儲區域

2 4 , 6 1 , 9 2 , 9 5      I C 晶片

2 5      電極載置部      2 6      電極

2 7      導電微粒子      3 1      電流源

3 2      電阻      3 3 , 2 4 2      放大器

3 4      變換器      3 5      輸出端子

6 2      薄片      6 3      薄片電極

9 3 , 9 6 , 1 0 5      鍵碼產生部

1 0 1 , 2 5 2      讀取・寫入器

1 0 4      姓名碼或認識碼      1 0 6 , 1 0 9      鍵碼

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

訂 線

五、發明說明 (32 )

- 1 0 7 , 2 5 3 資料庫
- 2 1 2 , 2 7 1 半導體晶片
- 2 1 1 電介質膜
- 2 1 3 , 2 1 4 電極
- 2 2 3 , 2 2 4 粒子
- 2 4 1 , 2 7 2 容量元件

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

裝

訂

線

經濟部智慧財產局員工消費合作社印製

## 四、中文發明摘要(發明之名稱：半導體裝置)

本發明係提供一種防止處理重要之資料之 I C 卡等之偽造變造之有效手段為目的者。

於 I C 晶片側及基板側分別備有表面具有不定形之凹凸之電極 1 2、1 3，以倒裝法 I C 晶片 1 1 以資連接各別之電極之間，而將其連接阻抗之值予以 A / D 變換用做鍵碼，將連接阻抗成為隨機值，而使用於密碼之鍵碼，即可以達成無法複製之目的。

## 英文發明摘要(發明之名稱：

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁各欄)

裝

訂

線

## 六、申請專利範圍

1. 一種半導體裝置，具備有：備有第 1 之電極之 I C 晶片，及，對向於上述第 1 之電極地設置，備有電氣的連接於上述第 1 電極之第 2 電極之基板，以及依據上述第 1 與第 2 電極之連接阻抗之類比／數值變換之資料所作成之鍵碼而構成爲其特徵者。

2. 一種半導體裝置，具備有：備有第 1 之電極之 I C 晶片，以及對向於上述第 1 之電極地設置，備有使用導電性接著材而電氣的連接於上述第 1 電極之第 2 電極之基板，以及依據上述第 1 與第 2 電極之連接阻抗之類比／數值變換之資料所作成之碼而構成爲其特徵者。

3. 一種半導體裝置，具備有：備有第 1 之電極之 I C 晶片，及對向於上述第 1 電極而設，備有使用含有導電微粒子之異方導電性接著材而電氣的連接於上述第 1 之電極之第 2 電極之基板，以及依據上述第 1 與第 2 電極之連接阻抗之類比／數值之值變換之資料而成之碼而構成爲其特徵者。

4. 如申請專利範圍第 3 項所述之半導體裝置，其中上述第 1 及第 2 電極之材料與上述導電微粒子之材料之主成份係相同者。

5. 一種半導體裝置，具備有：備有在表面備有不定形之凹凸之第 1 之電極之 I C 晶片，及對向於上述第 1 電極而設，備有電氣的連接於第 1 電極之第 2 電極之片片狀基板，以及依據上述第 1、第 2 電極之連接阻抗之值所作成之鍵碼而構成者。

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

訂

## 六、申請專利範圍

6 . 如申請專利範圍第 1 項所述之半導體裝置，其中上述鍵碼乃將上述經類比／數值變換之資料而予以密碼處理、寫入於上述 I C 晶片之存儲區者。

7 . 如申請專利範圍第 1 項所述之半導體裝置，其中上述鍵碼乃將上述經類比／數值變換之資料而經 I C 晶片內之第 1 密碼處理及在上述 I C 卡外之第 2 之密碼處理，而後寫入於上述 I C 晶片之存儲區者。

8 . 如申請專利範圍第 1 項所述之半導體裝置，其中上述鍵碼乃由上述 I C 卡用之讀取寫入器所讀取，而與上述 I C 卡之登錄碼一齊，保存於設於連接於上述讀取寫入器之服務程序內之資料庫內者。

9 . 如申請專利範圍第 1 項所述之半導體裝置，其中上述鍵碼乃使用於防止上述 I C 卡之偽造及變造者。

10 . 如申請專利範圍第 1 項所述之半導體裝置，其中

上述鍵碼乃使用於上述 I C 卡與上述 I C 卡實施資料之互相變換之讀取寫入器之間之互相校對之用者。

11 . 如申請專利範圍第 1 項所述之半導體裝置，其中

上述鍵碼係，與密碼或生物的特徵碼併用之後，使用於校對是否本人之用。

12 . 如申請專利範圍第 1 項所述之半導體裝置，其中

上述生物的特徵碼係由，掌紋碼、指紋碼、嗅感碼、

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

訂

## 六、申請專利範圍

臉碼、聲音碼、靜脈碼、瞳孔碼、DNA碼中所選擇之至少其中之一所成者。

13. 如申請專利範圍第6項所述之半導體裝置，其中

以控制讀取寫入器之上位之系統來實施，使用於上述鍵碼之讀出之公開鍵密碼之解讀或使用於上述鍵碼之存儲寫入之共同鍵密碼之解讀者。

14. 如申請專利範圍第1項所述之半導體裝置，其中

上述鍵碼乃使用於，當上述IC卡之使用於電子貨幣時之校對是否本人或偽造之校驗，上述IC卡與讀取寫入之互相校對者。

15. 如申請專利範圍第1項所述之半導體裝置，其中

上述類比／數值變換之分解能係2～4階段者。

16. 如申請專利範圍第1項所述之半導體裝置，其中

上述第1與第2之電極之連接部份之尺寸為15微米（micron）以下。

17. 如申請專利範圍第1項所述之半導體裝置，其中

上述IC晶片內矩陣狀地排列有複數之電極狀。

18. 如申請專利範圍第1項所述之半導體裝置，其中

（請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁）

不

訂

## 六、申請專利範圍

上述鍵碼乃使用於為鑑別同時地回應之其他複數之 I C 卡者。

19 . 如申請專利範圍第 1 項所述之半導體裝置，其中

上述第 1 或第 2 之電極之至少一方乃該表面具有不定形之凹凸者。

20 . 如申請專利範圍第 1 項所述之半導體裝置，其中

上述第 1 及第 2 之電極乃分別由複數之小墊之陣列所成者。

21 . 如申請專利範圍第 1 項所述之半導體裝置，其中

當上述類比 / 數值之變換時，上述連接阻抗之類比值乃備有迴避據位於該位切換部份之境界領域者之手段者。

22 . 一種碼製成方法，具備有：求出設於 I C 晶片之第 1 電極與設於與上述 I C 晶片不同之基板上之第 2 電極之連接阻抗之過程，及

依據上述連接阻抗之值來製作資料碼之過程，及

將上述資料碼予以密碼處理之過程，及

將上述被密碼處理之上述資料碼存儲於上述 I C 晶片之過程而構成為其特徵者。

23 . 如申請專利範圍第 22 項所述之碼製成方法，其中

上述密碼處理係在 I C 晶片之外部來實施者。

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

不

訂

## 六、申請專利範圍

2 4 . 如申請專利範圍第 2 2 項所述之碼製成方法，其中

上述密碼處理乃包含在上述 I C 晶片之內部實施之第 1 密碼處理及在上述 I C 晶片之外部實施之第 2 密碼處理者。

2 5 . 一種校對方法，具備有：讀取，依據連接設於 I C 晶片之電極與設於基板上之連接於上述電極之電極之連接阻抗之資料之過程，及

讀取存儲於上述 I C 晶片之碼之過程，及

校對上述資料與上述碼之過程，為其特徵者。

2 6 . 如申請專利範圍第 2 5 項所述之校對方法，其中

上述資料乃上述連接阻抗乃被類比／數值變換，公開鍵密碼處理之後，再以共同鍵密碼方式而予以密碼化者。

2 7 . 如申請專利範圍第 2 6 項所述之校對方法，其中

上述公開鍵密碼處理係在上述 I C 晶片內而實施者。

2 8 . 如申請專利範圍第 2 6 項所述之校對方法，其中

上述共同密碼方式中之密碼化乃在上述 I C 卡用之讀取寫入器內實施者。

2 9 . 如申請專利範圍第 2 5 項或 2 6 、 2 7 、 2 8 項所述之校對方法，其中

上述校對乃以確認上述 I C 卡是否偽造為目的者。

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

衣

訂



## 六、申請專利範圍

30. 一種校對方法，具備有：

求出依據設於半導體裝置之第1之電極與第2之電極之連接阻抗之第1資料之過程，及

由資料庫獲得為特定之上述半導體裝置而存儲之第2資料之過程，及

校對上述第1資料與上述第2資料之過程而構成為其特徵者。

31. 如申請專利範圍第30項所述之校對方法，其中

上述第1資料乃上述連接阻抗之被類比／數值變換公開鍵密碼處理之後予以解讀者。

32. 如申請專利範圍第30項或第31項所述之校對方法，其中

上述校對乃為了實施上述半導體裝置之認證之用者。

33. 一種校對方法，具備有：

求出設於半導體裝置之第1之電極與第2電極之連接阻抗之過程，及以上述連接阻抗予以類比／數值變換之資料而將隨機數予以密碼處理求出第1之資料之過程，及

由資料庫讀取為特定上述半導體裝置而儲存之資料之過程，及以存儲於上述資料庫之資料而對上述隨機數相同之隨機數予以密碼處理而獲得第2資料之過程，以及校對上述第1資料與上述第2資料之過程而構成為其特徵者。

34. 如申請專利範圍第33項所述之校對方法，其中

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

人

訂

## 六、申請專利範圍

上述校對乃爲了實施上述半導體裝置之認證之用者。

35. 一種 I C 卡，具有：互相對向地配置之基板及半導體晶片，及分別互相對向且離開的配置於該基板及半導體晶片之互相對向之側之表面上之電極，

將形成於上述電極間之容量之容量值之予以數值化者使用於 I C 卡之鍵碼爲其特徵者。

36. 如申請專利範圍第 35 項所述之 I C 卡，其中於上述半導體晶片上形成上放大器，以分別連接於該放大器之上述容量及規定之電阻而形成了積分電路，上述容量值之數值乃將由上述積分電路而出現之電壓值之被類比・數值變換來實施者。

37. 如申請專利範圍第 35 項或 36 項所述之 I C 卡，其中

於上述基板及半導體晶片之上分別形成有複數之上述電極，形成於互相對向且離開地被配置於上述電極之間之容量乃該容量值係隨機的不同者。

38. 如申請專利範圍第 37 項所述之 I C 卡，其中於上述互相對向且離開而配置之電極之間，介置有由不同之種類之電介質所成之電介質膜者。

39. 如申請專利範圍第 37 項所述之 I C 卡，其中於上述互相對向且離開而配置之電極之間，介置有由相同種類之電介質所成厚度互相不同之電介質膜者。

40. 如申請專利範圍第 37 項所述之 I C 卡，其中上述互相對向且離開而配置之電極之間之距離乃互相

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

表

訂

## 六、申請專利範圍

不同者。

4 1 . 如申請專利範圍第 4 0 項所述之 I C 卡，其中上述互相對向且離開地被配置之電極之厚度乃至互相不同者。

4 2 . 如申請專利範圍第 3 7 項所述之 I C 卡，其中於上述互相對向且離開的予以配置之上述電極之間，介置有直徑之互相不同，且同一種類之粒子狀之電介質者。

4 3 . 如申請專利範圍第 3 5 或 3 6 ~ 4 2 項其中之一項所述之 I C 卡，其中上述電介質膜乃由，  
B a S r T i O<sub>3</sub> 膜、P S T 膜、C a T i O<sub>3</sub> 膜及  
K H<sub>2</sub> P O<sub>4</sub> 膜所成之群中所選用者。

4 4 . 一種 I C 卡之正否鑑別方法，對於具有形成姓名區域及鍵碼之半導體晶片之 I C 卡，詢問該 I C 卡之所有者之姓名，依據來自上述 I C 卡之回答而對資料庫送上述姓名而詢問該鍵碼，再對上述 I C 卡送出使用隨機數所發生之公開鍵碼，解讀由上述 I C 卡之密碼化之回答，對比上述資料庫之鍵碼，由而鑑定上述 I C 卡之正否為其特徵者。

4 5 . 如申請專利範圍第 4 4 項所述之 I C 卡之正否鑑別方法，其中上述資料庫中預先登錄有上述 I C 卡之鍵碼者。

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

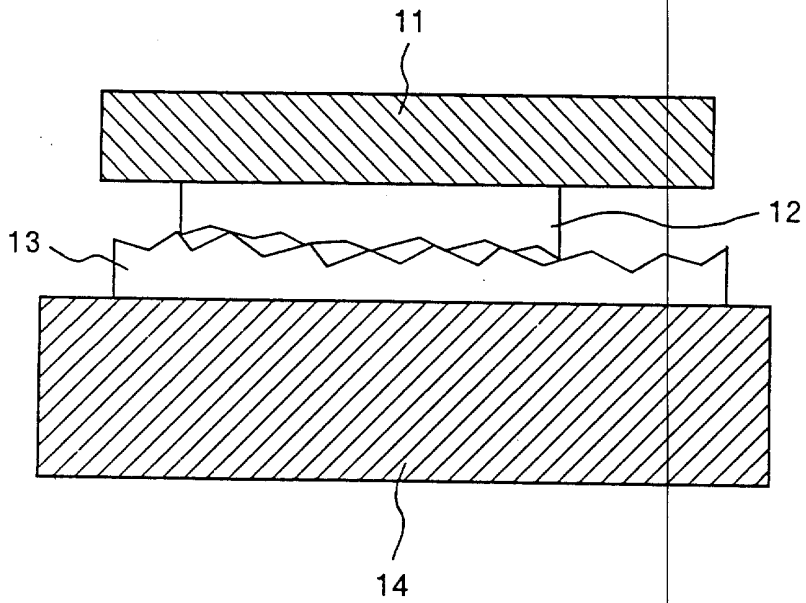
衣

訂

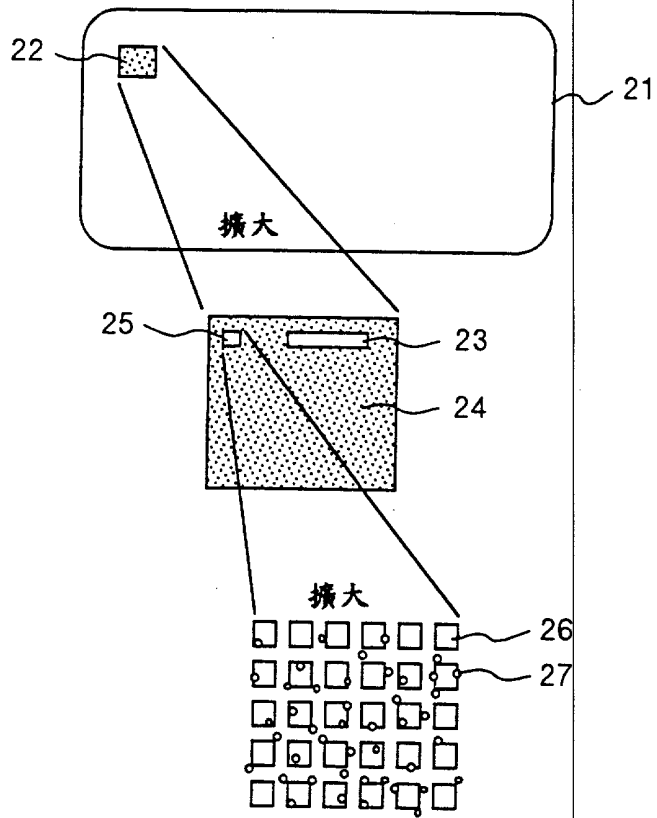
8711-294

731919

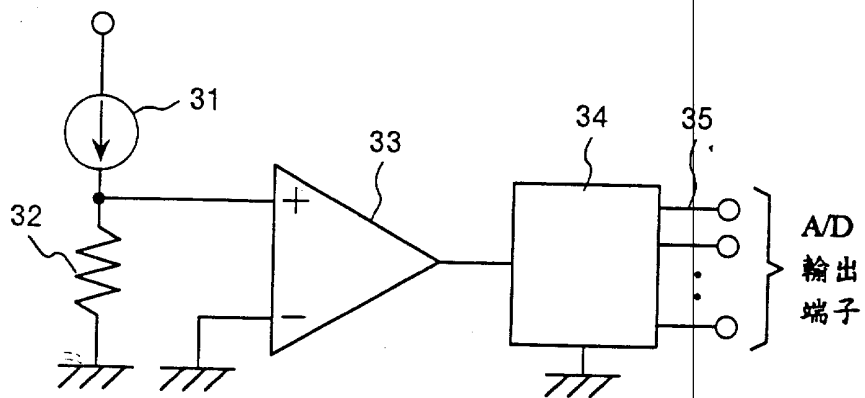
1/16



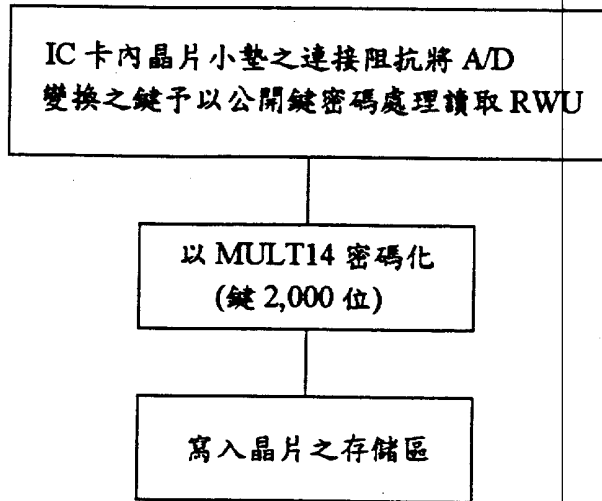
第 1 圖



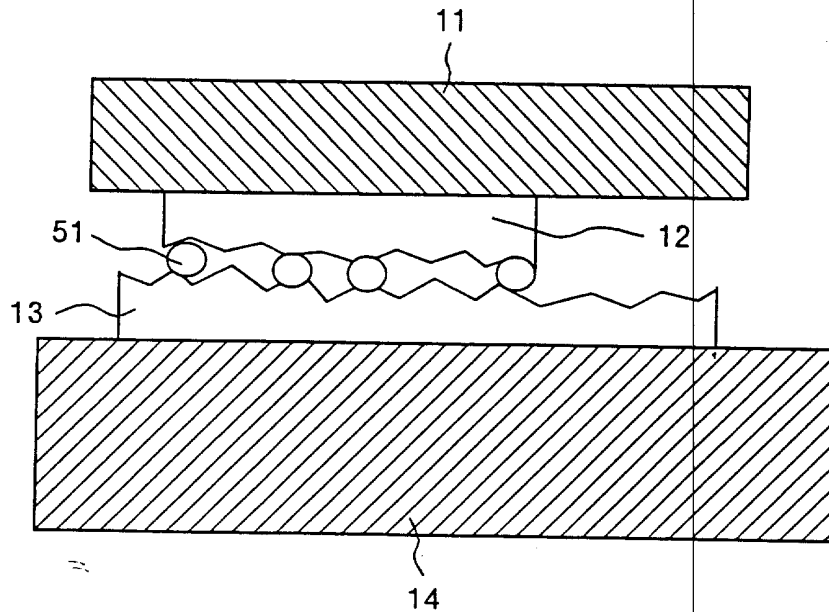
第 2 圖



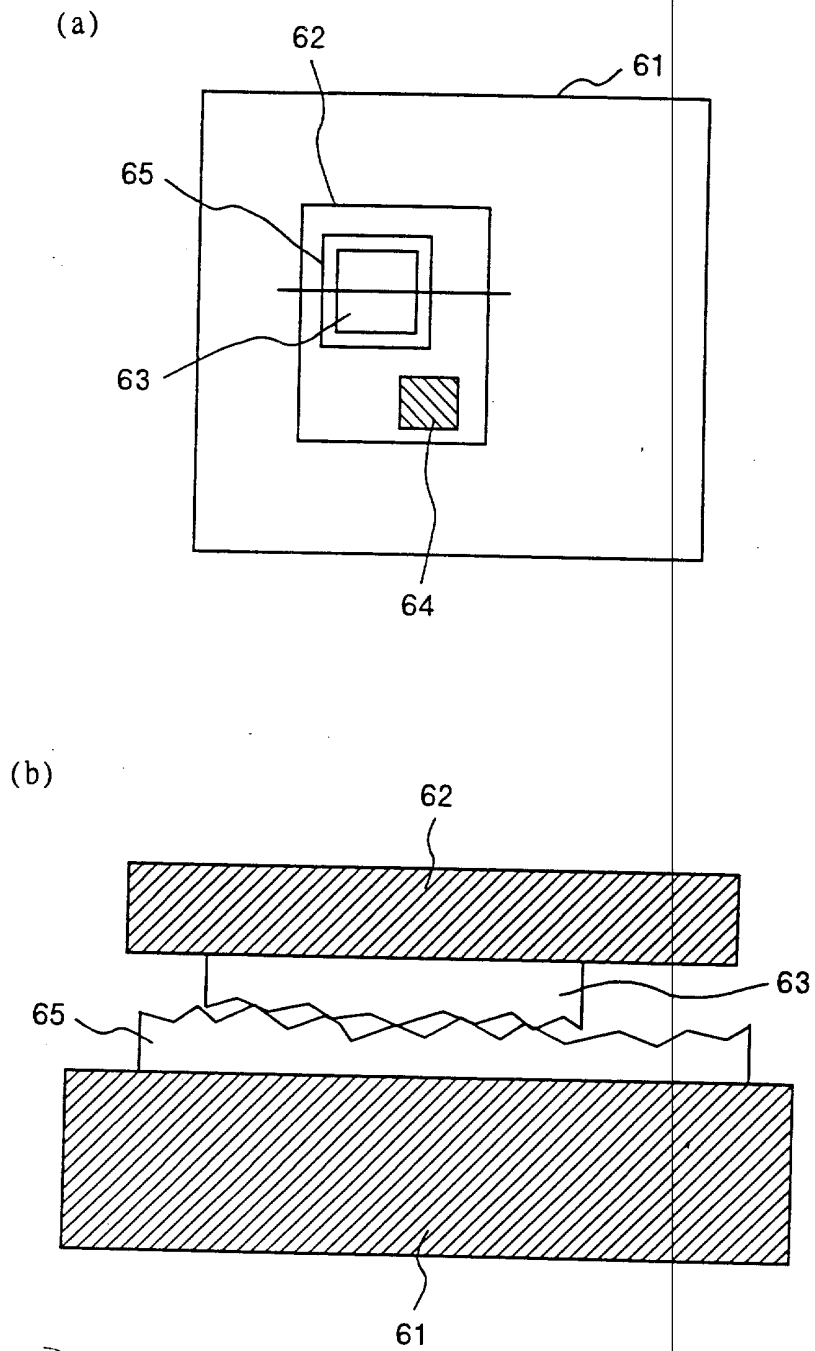
第 3 圖



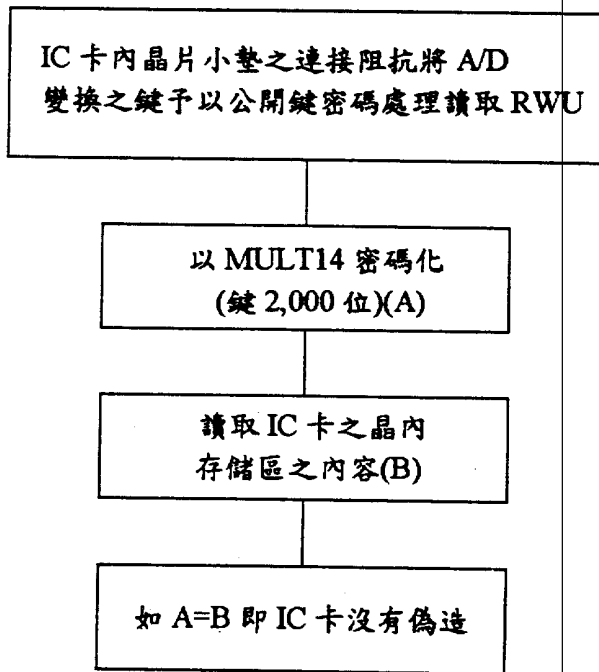
第 4 圖



第 5 圖



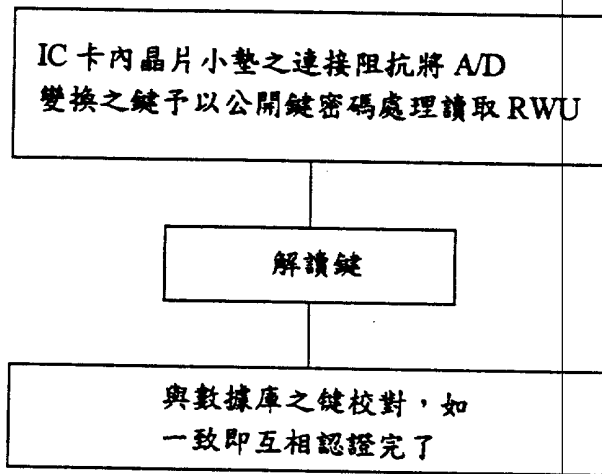
第 6 圖



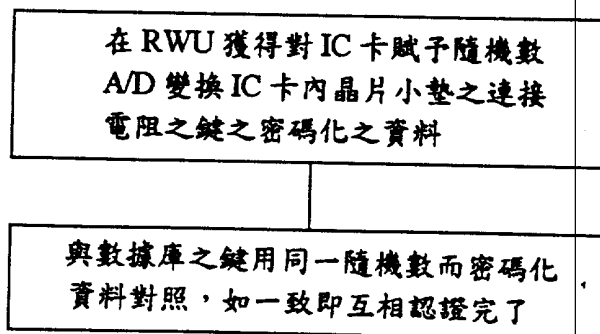
第 7 圖



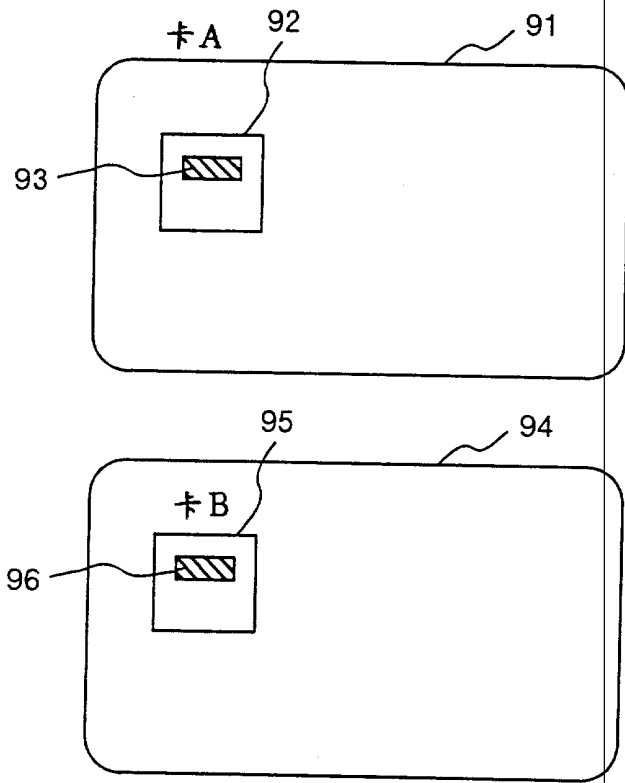
(a)



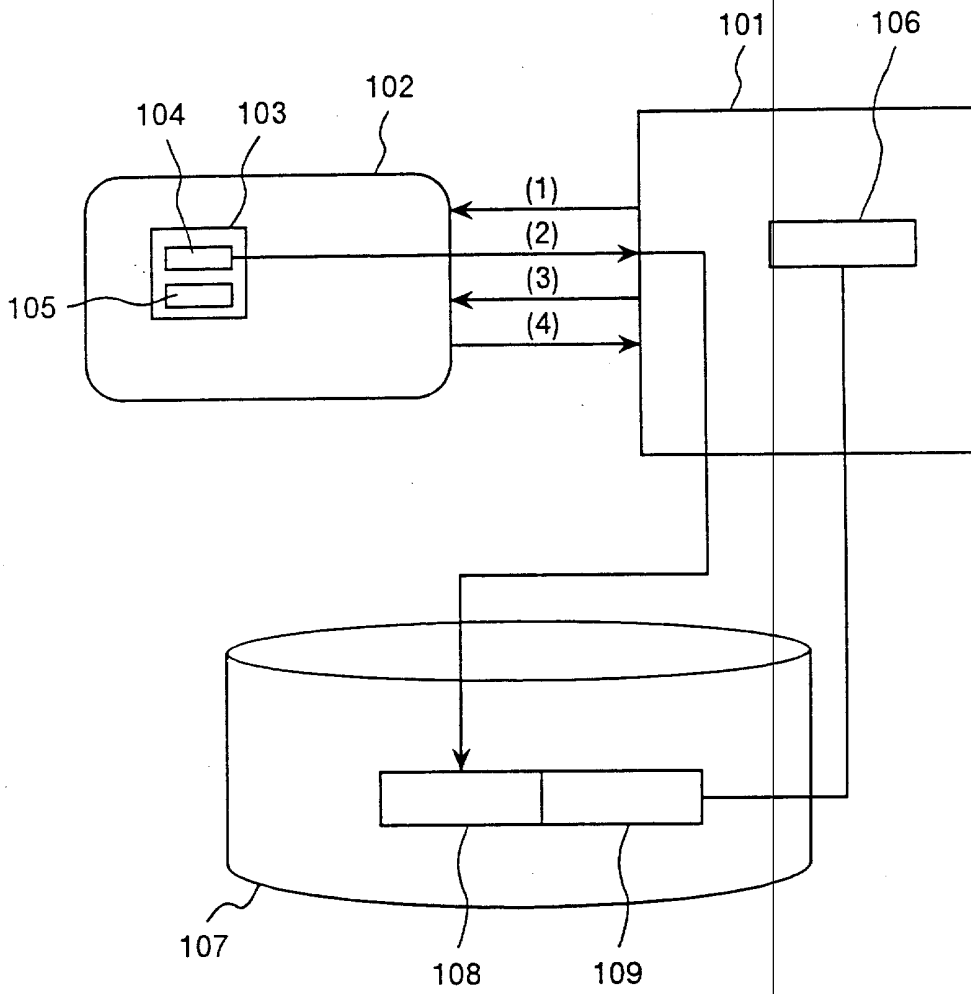
(b)



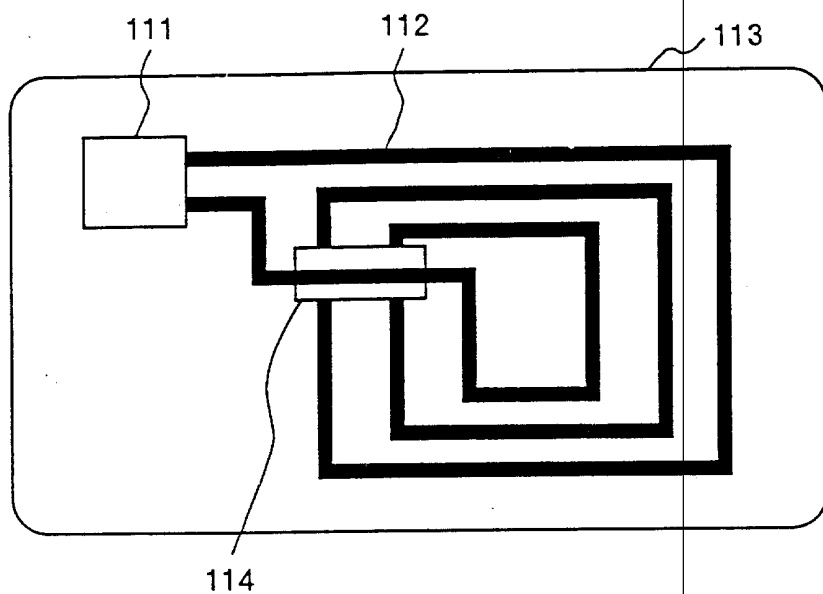
第 8 圖



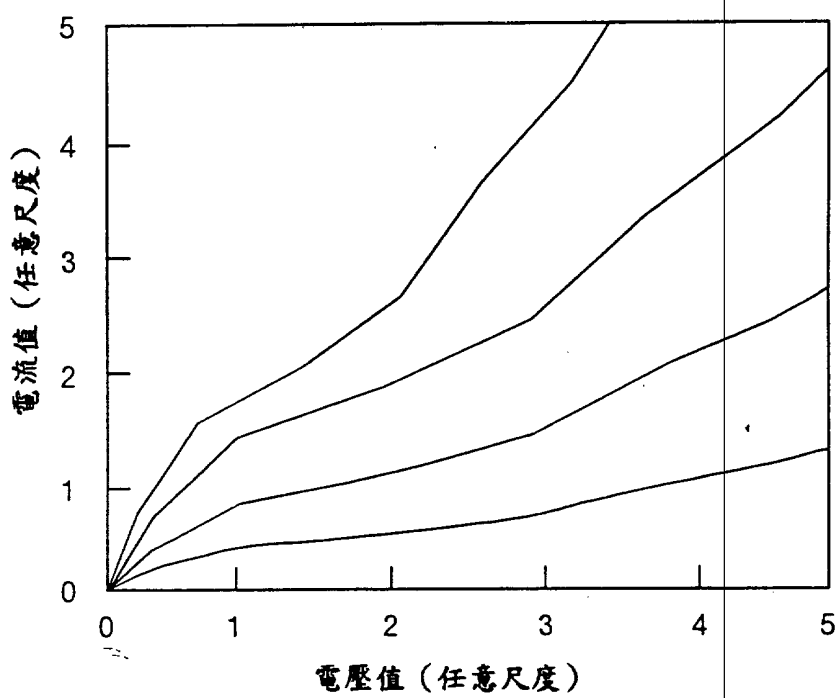
第 9 圖



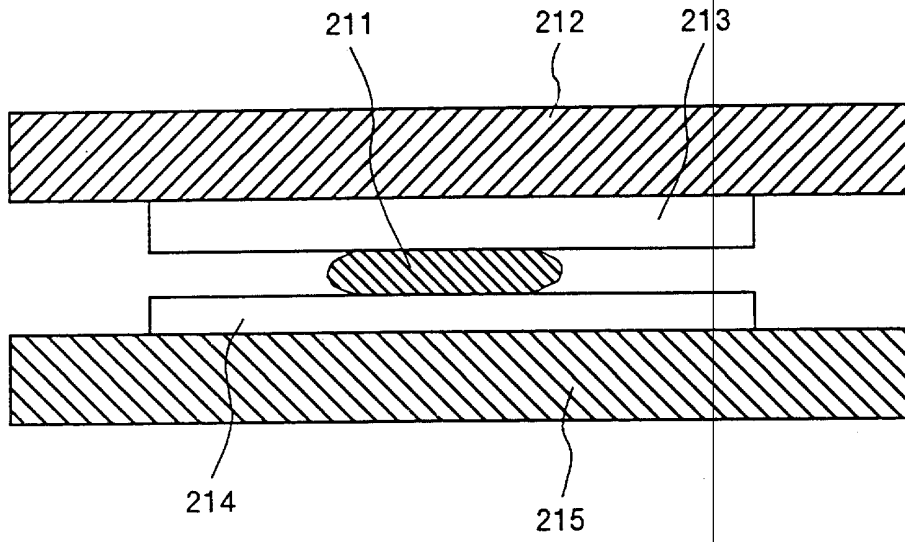
第10圖



第11圖

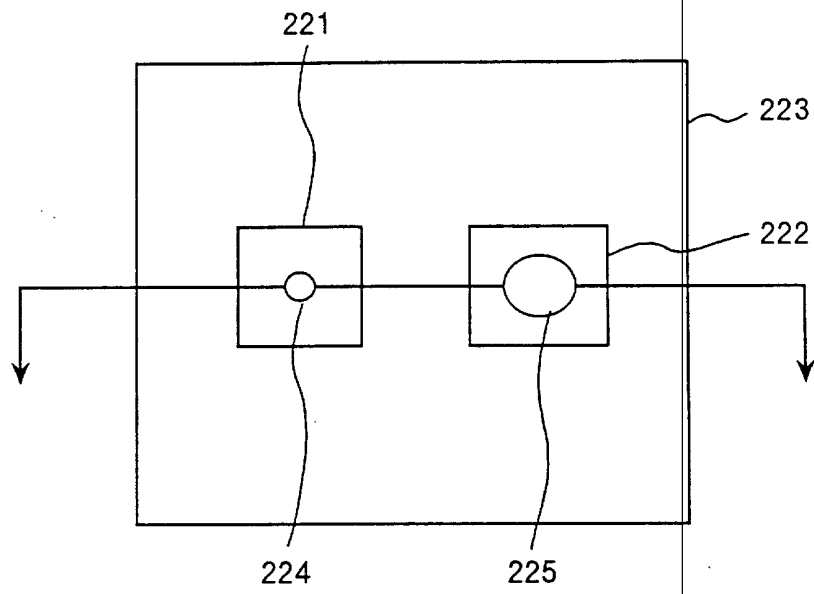


第12圖

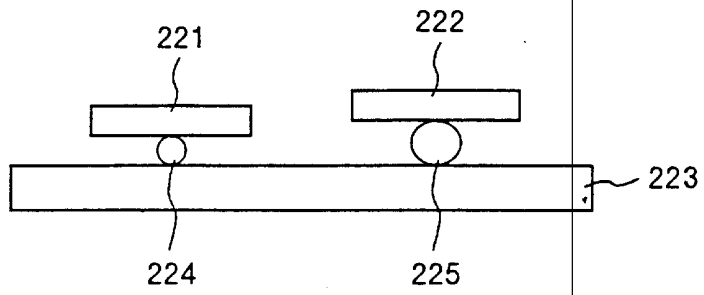


第13圖

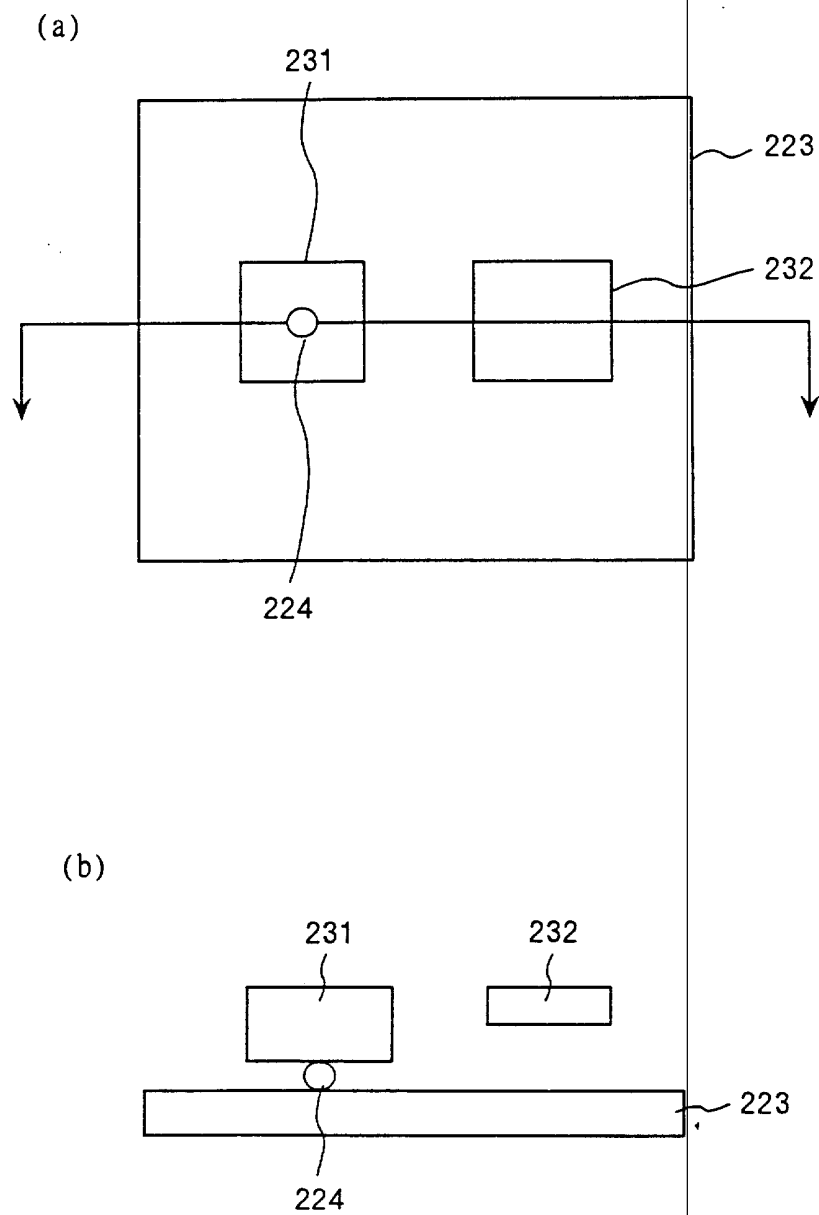
(a)



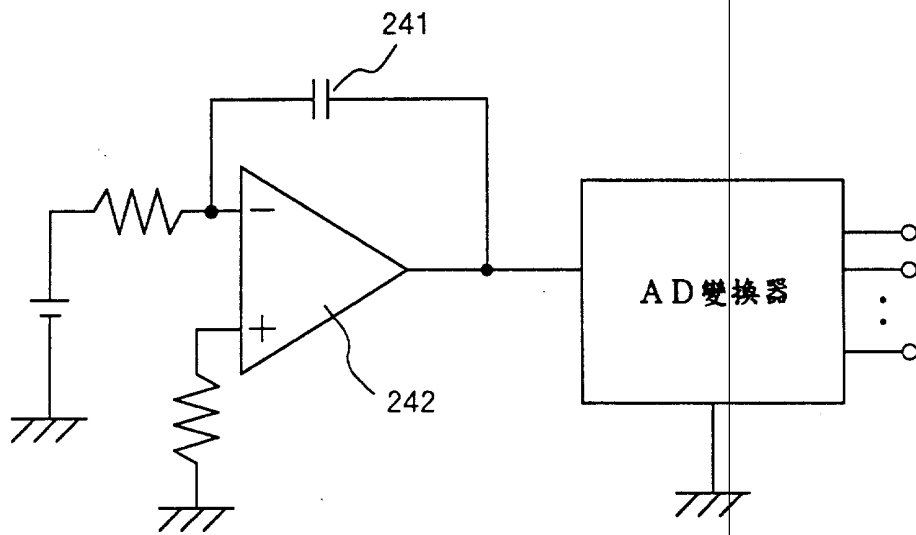
(b)



第14圖

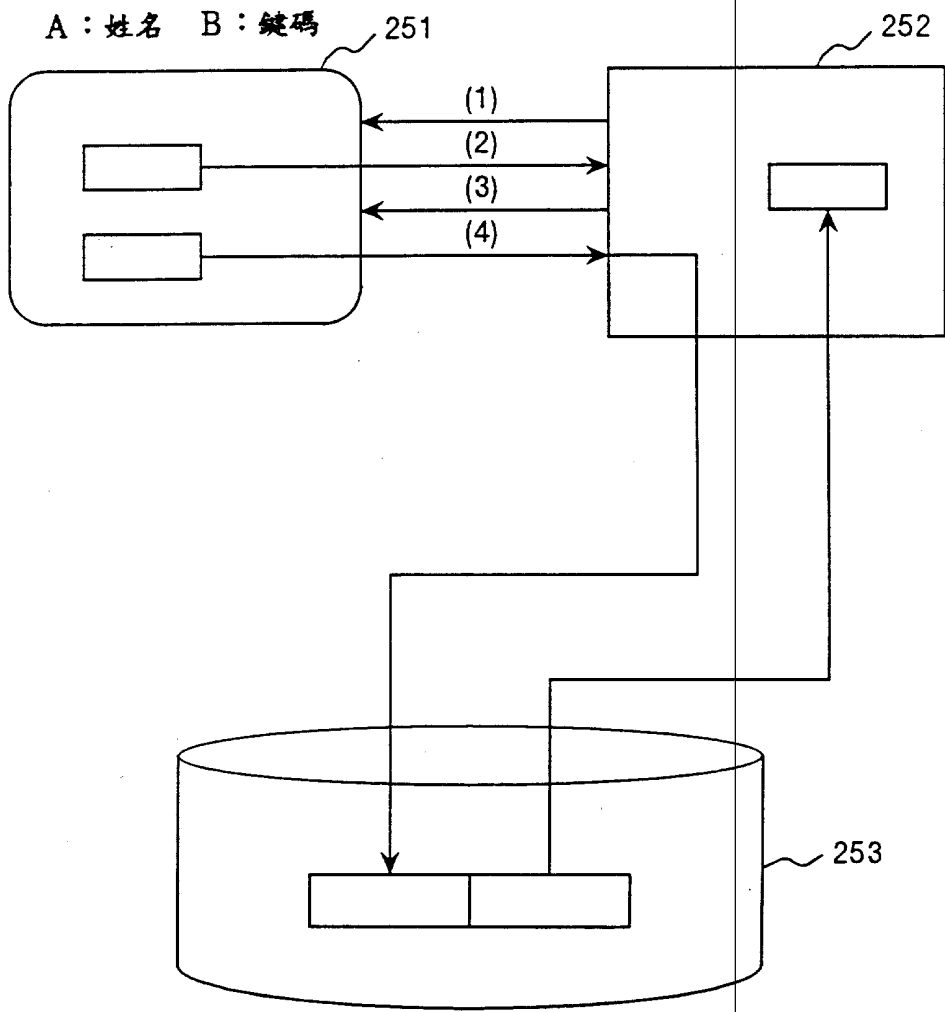


第15圖

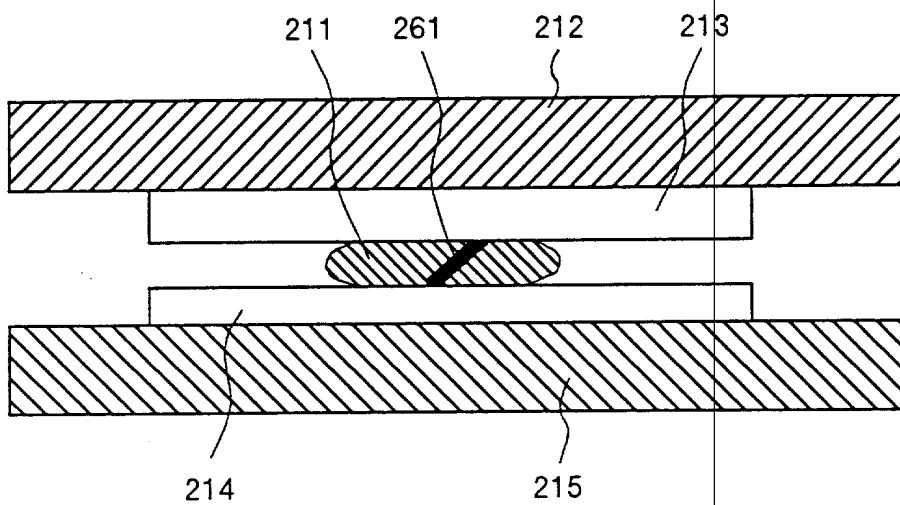


第16圖

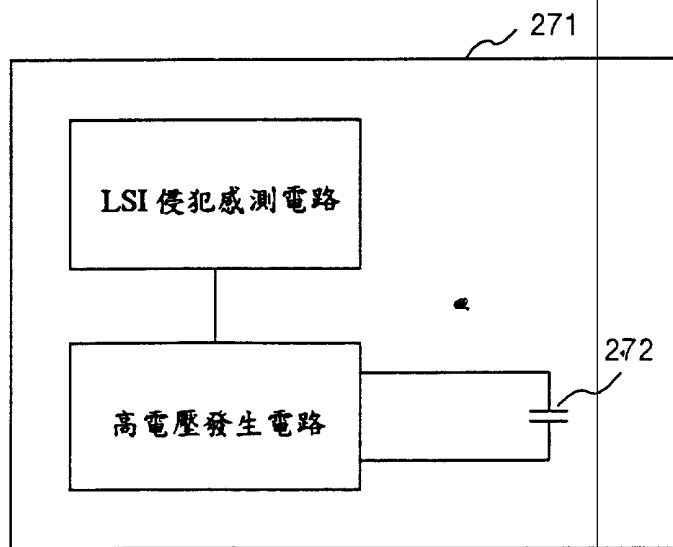




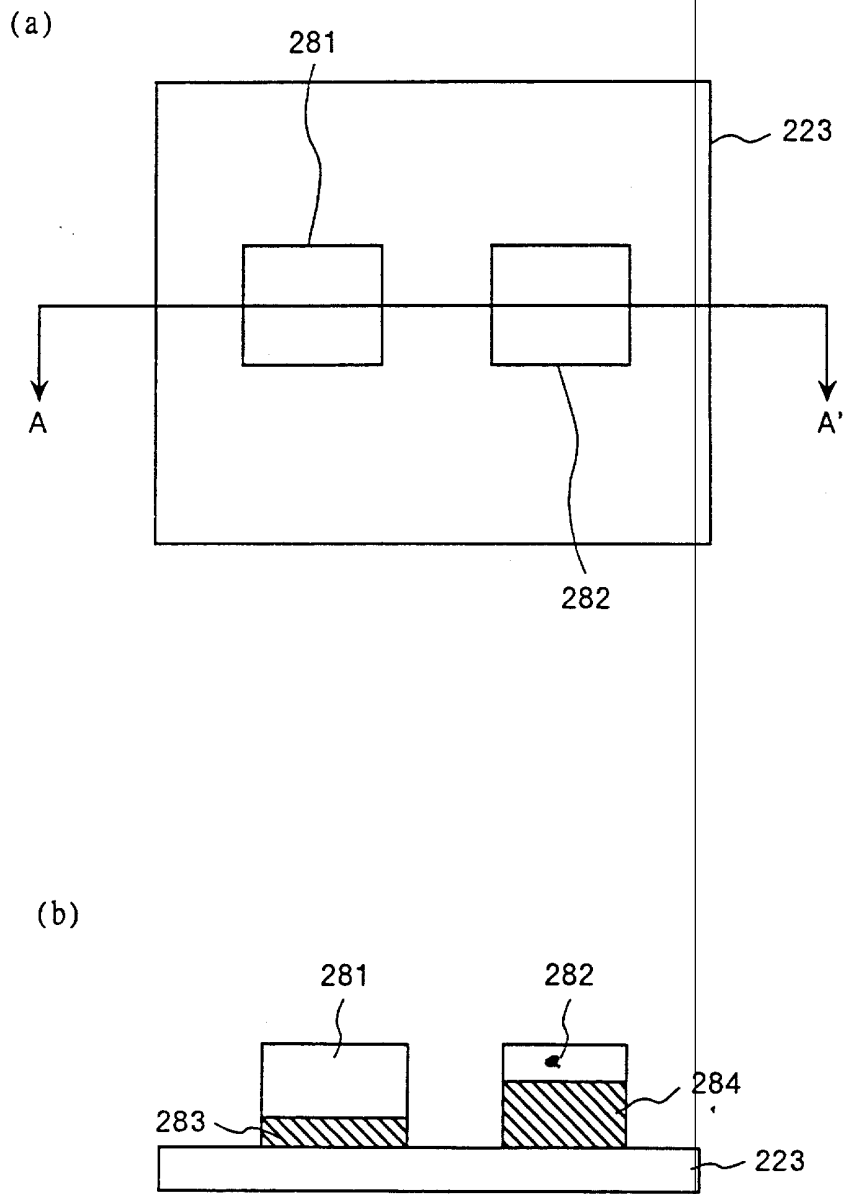
第17圖



第18圖



第19圖



第20圖